

진공 몰드를 이용한 제품의 안정화 연구

김선오*, 허용정**

*한국기술교육대학교 대학원 메카트로닉스공학과, **한국기술교육대학교 메카트로닉스공학부

초록

몰딩 공정중에 발생된 보이드(void)는 제품의 기계적인 물성치에 큰 영향을 준다. 미세균열(micro crack)이나 박리(delamination)등의 결함을 유발하는 보이드의 형성을 최소화 시킬 수 있는 방법으로 진공 몰드를 제시 하였다. 본 연구에서는 대기압 상태와 진공 상태에서 나타나는 유동 선단에서의 보이드 생성과 소멸을 실험관찰 하였고 몰드 패키지의 현상을 실험적으로 비교 하였다. 아울러 진공 몰드의 공정 이론과 조건을 구하였다.

1. 서 론

반도체 칩 패키징 기술의 발달로 사이즈가 소형화, 고속화, 대용량화 되고 있다. 두께의 박막화와 실장기술의 개발은 전자 기기의 소형화를 가능하게 하였으며 반도체 칩의 패키지 사이즈는 작아지는 반면 칩 내에 구현되는 회로의 복잡하게 되었다.

지금까지 SOP(Small Out line Package), QFP(Quad Flat Package), PGA(Pin Grid Array), BGA(Ball Grid Array), CSP(Chip Scale Package), COB(Chip On Board), TCP(Tape Carrier Package) 등과 같이 사용되어 왔다.

단위 부피에 따른 전력의 소모량이 많아지게 되고 발산되는 열도 증가하게 되었다.

패키징 공정 중에 칩 내부에서 발생한 보이드는 발생되는 열에 의해 팽창과 수축을 반복함으로써 물리적인 특성에 치명적인 영향을 주게 된다.

따라서 몰딩 공정 중에 발생하는 보이드의 생성 가능성을 줄이면 미세 균열이나 박리 등의 결함을 예방 할 수 있다. 이를 위하여 기계적인 진공 장치를 이용하여 성형중인 패키지 내부를 진공 상태로 만들어 준다.

본 연구에서는 진공 상태에서 패키지의 물리적 신뢰성을 향상시킬 수 있는 새로운 공정과 방법을 소개 하였다. 이 방법은 새로운 패키지 트렌드에서 요구되는 칩뿐만 아니라 기존의 패키지에도 적용이 가능할 수 있다.

2. 진공 몰딩 시스템 구성

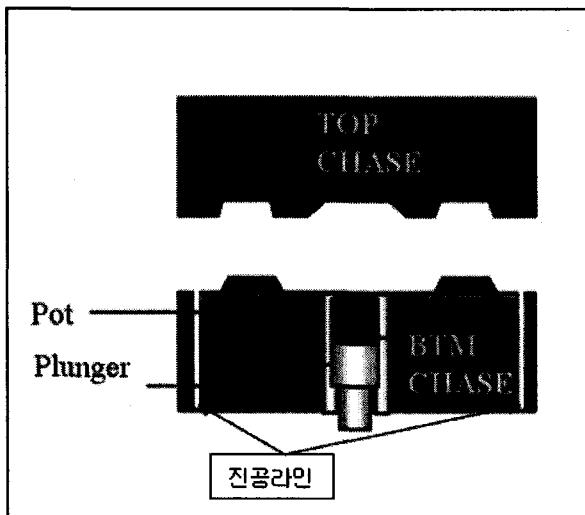


그림.1 진공 몰드 시스템구성

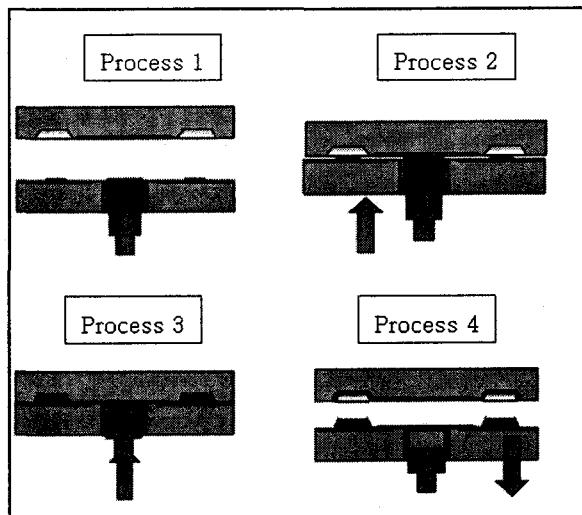


그림.2 몰드 공정(process)

그림. 1 은 진공 몰드 시스템의 구성을 나타내고 있으며, 그림. 2 는 몰딩 공정의 PROCESS 를 나타내었다. EMC (Epoxy Mold Compound)를 트랜스퍼 하기 위하여 포트(pot) 위에 올려놓으면 플런저(plunger)의 상하 운동에 따라 EMC 가 금형 런너(Runner)를 따라 게이트와 패키지 순으로 유입되게 된다.

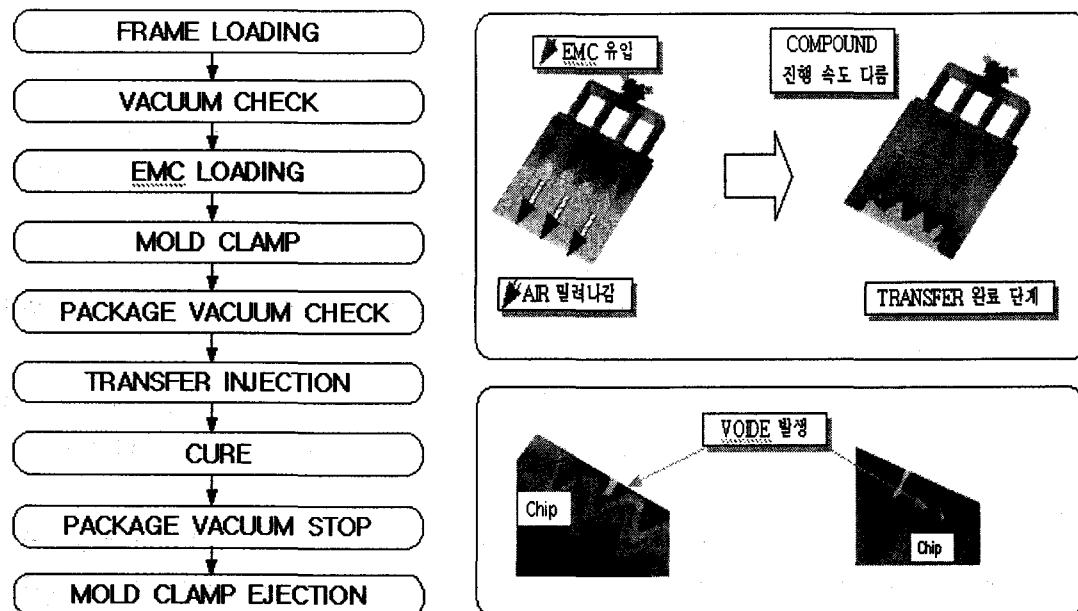


그림.4 진공 몰드 공정 제어 순서

그림.5 보이드(void) 생성 가능성

그림. 4 는 진공 몰드 공정의 순서로 내었다. 그림. 5 는 컴파운드(compound) 의 유입속도에 따라 보이드가 발생 가능할 수 있는 형상을 보여주고 있다.

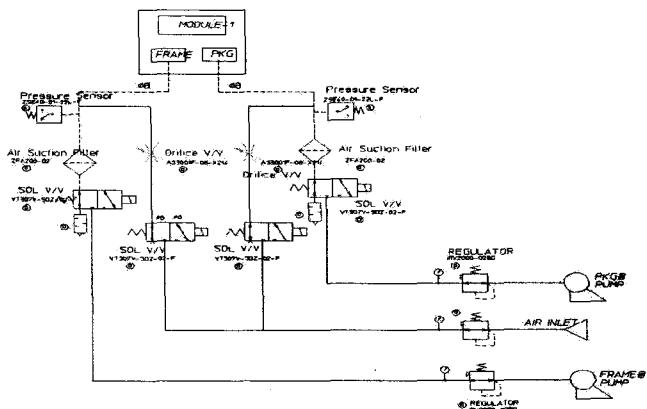


그림. 6 진공 펌프 및 공압 배선도

3. 실험결과 및 고찰

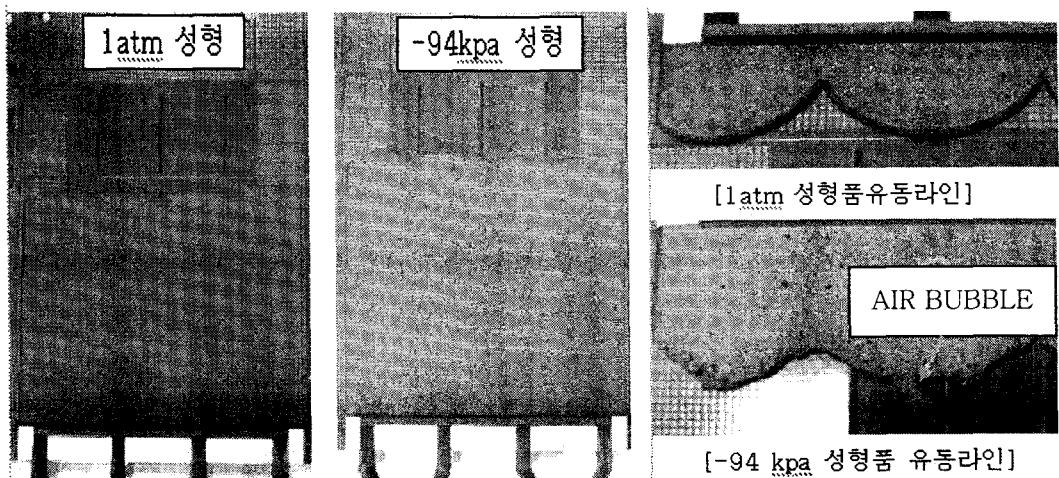


그림.7 진공 몰드 적용 비교

그림. 7 은 대기압 상태에서의 성형과 진공 상태에서 성형을 보여주고 있다. 1atm 상에서 보이지 않았던 보이드가 다수 나타나고 공기 버블이 진공상태에 노출되어 사라진다.

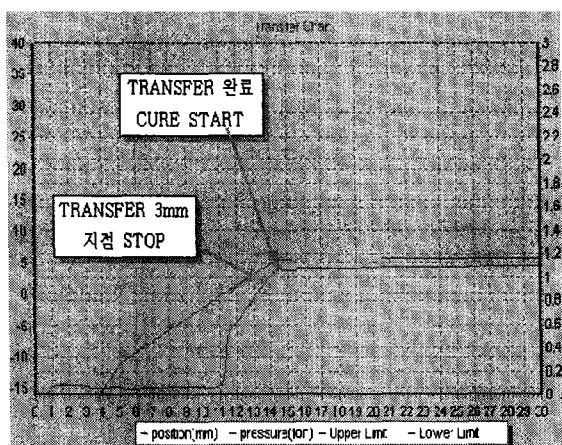


그림.8 트랜스퍼 구동

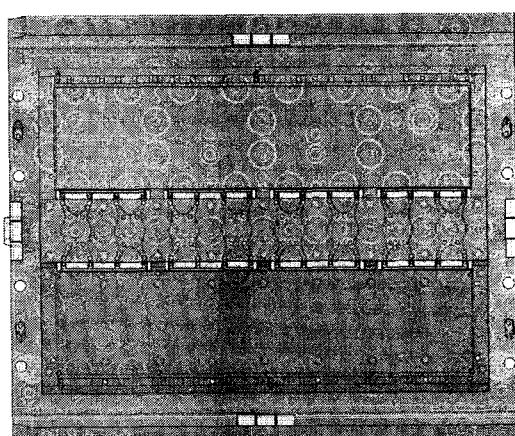


그림.9 금형

그림. 8 은 트랜스퍼 성형 그래프를 나타내고 있으며 완전 충전되기 이전의 위치에 따른 진공 몰드의 유동상태를 파악 하기 위해 정상 위치로부터 3mm 미충전 상태에서 정지하였다.

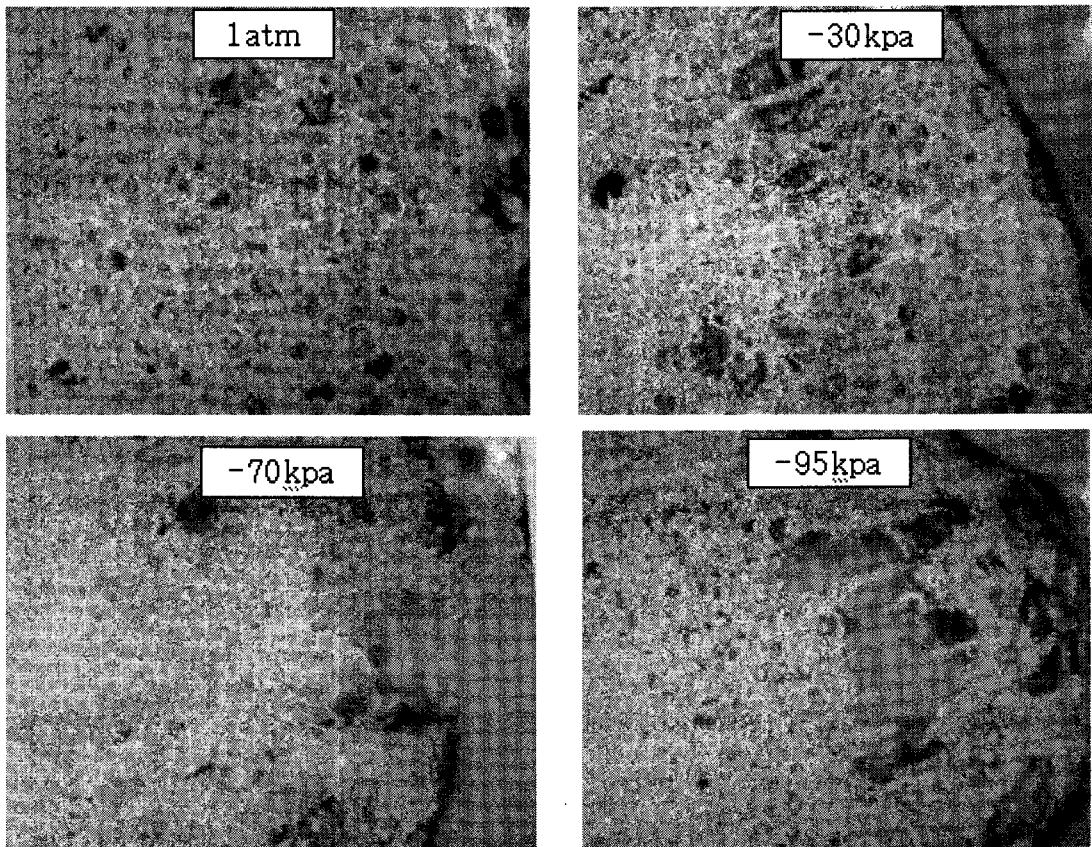


그림.10 1 atm 상태와 진공 압력 단계별 유동선단의 BUBBLE 형태

그림. 10 에서는 1 atm 상태와 진공 압력 단계별 유동선단의 버블(bubble) 형태를 나타내었다. 진공 압력이 증가할수록 버블의 크기는 증가 하고 있으며 진공에 노출되면서 버블이 파괴되는 양도 그에 따라 증가한다.

4. 결 론

캐비티 내부를 진공 상태로 만들어 EMC 유동중 발생할 수 있는 보이드(void)의 발생 가능성을 감소 시키기 위한 연구를 실험적으로 수행하였다. 실험결과 예상과는 달리 진공으로 인한 급속충전으로 오히려 버블이 증가하여 보이드가 더 많이 생성되는 것을 관찰하였다.

참고문헌

- [1] Cheol-Hwa Jeong, "Studies on Flip Chip Underfill Process by using Molding System", Journal of Semiconductor & Display Equipment Technology 2002.08 v.1, n.1, pp.29-33